This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-023293

(43)Date of publication of application : 27.01.1992

(51)Int.CI.

G11C 11/14

(21)Application number: 02-126796

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

18.05.1990

(72)Inventor: TSUDAI AKIHIKO

TOKAI YOICHI SAKAI ISAO

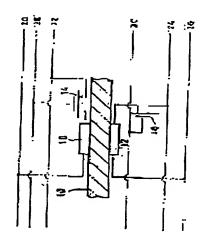
SAHASHI MASASHI

(54) MAGNETIC MEMORY CELL AND MAGNETIC THIN FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform fact write and erasure and fast access of data by providing a heating circuit to heat magnetic thin film locally, and a readout circuit consisting of a magneto-resistant element whose resistance value is varied by the readout circuit and the magnitude of an applied magnetic field and a transfer gate.

CONSTITUTION: The magnetic thin film 18 is magnetized uniformly in a direction perpendicular to a film plane in an initial state. When the data is written, a signal is inputted to a load wire 28, and a switching transistor 14 is energized. Thereby, a temperature at a part of the magnetic thin film 18 coming in contact with an expergic element is increased by receiving heat from the element, and the coercive force and magnetic anisotropy of the heated part of the magnetic thin film are decreased, and the reversal of magnetization at the part occurs by the function of a demagnetizing field from neighboring magnetic thin film. Also, the erasure of the



data is performed similarly, however, a write mode or an erasure mode can be selected by controlling heat input and heat input time. Also, the readout of written data is performed by energizing a transfer gate 16 and reading a resistance value between the lead wires 24 and 26.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

四日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-23293

@Int. Cl. 3 G 11 C 11/14

識別起号

庁内整理番号 7131~51。

@公開 平成4年(1992)1月27日

審査請求 未請求 讃求項の数 4 (全13頁)

9発明の名称 磁気メモリセル及び磁性薄膜

❷特 顧 平2−126798

Ż

❷出 頤 平2(1990)5月18日 @発 明 奢 尹 田 井 昭産 神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会计更芝稔合 研究所内 @発 明 淹 H 神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会社東芝総合 研究所內 で 発 明 洒 # 神奈川県川崎市幸区小向車芝町1番地 株式全社東之総合 ***** 研究所内 **②発・**劈 司 神奈川県川崎市争区小向東芝町 1 番地 株式会社束 乙給合 研究所内 の出 願 人 株式会社策艺 神奈川県川崎市全区堀川町72番地 图代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

切 和 老

1. 强明の名歌

磁気メモリセル氏が斑性透聴

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 磁化容易物が展面軽直方同成分を有する磁性 沸波と、

可記録性薄膜を周囲的に加熱するための加熱回降と、

可記述性複数から情報を流る出す読み出し回路であって、

可定属性が終と観測的に結合できる程度に近候して足式され少くとも印面建即の大きさによって低低値が変化する磁気低流電子と、

可配田気近れ水子と直測に接続されたトランスファーゲートとから吹る流の出し凹階とを対することを特徴とする田気メモリセル。

応記磁性複膜に局所組織を印加して前記磁性薄膜の情報を変化させるための磁場発生回路と、

前記磁性解析から情報を読み出ず読み出し回路 であって、

前記社性浮跃と迸気的に持合できる位度に近 使して配置されたホール条子と、

而のホール共子と逆列に接続されトランスファーゲートから成る疑る桁し回路とそ何することを特徴とする異気メモリセル。

(8) 2つの磁性体が抵抗体暦を介してトン平ルは 含されているメモリ来子と、

何記トンネル快を対子と放列に依続されたトランスファーゲートと、

前記破性体の少くとも1つに低気的に特点できる程度に近接して脱盟された破場が失回路とを対することを特徴とする磁気メモリセル。

(4) 城子分甲で6~15%のM(MはT1、2:. 又は氏じの一種以上)を有し、残稲が異質的に ド。, Co又はNじの一種以上からなり、磁化容 最初が鶴辺型立方回転分を付することを何違とす る破質磁性薄銭。

行用平4-23293 (2)

3、発明の評明な説明

「発明の目の」

(교及上の利用分析)

本類別は磁気メモリセル及び硬質磁性薄膜に向する。

(従来の技術)

従来、外部記憶要置は磁気ディスク袋置がその主流をさめており、磁気チープ袋間、フロッピーディスク袋間なども同いられる。 近年では光磁気メモリやICメモリも使用されようとしている。

一万、DRAM子の半年はノモリについては、

前記級性常額を局所的に加熱するための加熱回 姓と、

前記磁性移線から研解を終み出す鏡み出し同路 でみって、

別形は佐藤殿と臨気的に結合できる程度に定 扱して尼田され少くとも印加盛界の大きずによっ て低抗菌が変化する磁気紙状糸子と、

可配因気に抗水子と直列に接続されたトランスファーゲートとから或る減み出し回銘とや有することを気強とする。

本発明による第1の銀気メモリでルは、その構成からも明らかなように、ゲータの香き込み、別 夫読み出しが全て確気信号によりなされるため、 供来の産気メモリに比べて非常に選返に行われる。

前記局所加熱回路は、データの書き込み、前去に用いられるが、外部投資を印加することにより高いマージンが得られ、エラーの延載を図ことができる。データの容き込み、形式は外部破場を変ったさせて行ういわゆる世界変調方式又は熱入力を変化させて行ういわゆるパワーを四方式のいずれ

四頭を切るとデークが失われてしまうなど不好死 世によるデータの長期母母ができず、またノモリ 母立も迸気メモリと比べてかなり小さい。

近に、現在先世式メモリの関処が活免に辿められていて、オーバーライト機能の実用化に向けた研究が領力的に行われている。 しかしなから、この先世式メモリに用いられている記録性件は希土気元素と選抄金属のアモルファス得顧であり、帝上知元素の存在のため副食性について問題がある。

(発明が解決しようとする球項)

本処別は上記務問題を超級するためになされたものであり、タータの高適容さ込み、消光を高光アクセスを可能とし、さらに長期のデータ保存もできるようにした関係組织メモリセルを選及するとともに、削食性に強れた硬質健性な過失の数することを目的とする。

【発明の胡成】

(課題を形決するための手段)

本職是切の至1の磁気メセリセルは、定化容 品質が終脳型道方向域分を有する磁性効果と、

の方式を採用してもよい。 鳥入力を変化させてデータの書き込み、 消生を行う場合には外部出場は一定磁場で強支えなく、 永久随石を用いることができる。 なお、外部磁場を印加しなくてもよい。

また、磁性機関より成る配動物件に交換符合多層膜、角膜器合多層膜など補助層を設けることにより、高いマージンでチークの書き込み、消入を行うことができる。

 データの音と込み、消金については、局所加風 回路に加えてレーザービーム又は磁気ヘッドを用 いることができる。また磁に、近今出しの場合、 レーザーヒーム及射によるカー回転角の検知、又 は磁気ヘッドによるデータの読み出しも可能であ る。

本版発明の第2の登録よもりなかは、遊化容易

成することにより大きな磁場をわることができる。 また、歩掠として超越球体を用いることによりさ らに高い破場の生成が可能となる。磁場発生回路 の構成としてはこのほか、避性体に印加された成 界に比例した磁化が変れる磁気破気効果を利用し たれの、圧な様子と組み合わせ、磁性体に関くた 力に比例して磁化の変れるピエソ速気効果を利用 したものも考えられる。

記録問を視戒する磁性薄膜を水ール素子を磁気的に特合した個々のマイクロ数石に整ちたる。この場合、マイクロ既石はボール化学に対するパイアス破石として関ぎ、その低化を化のでは、ホール吹子出力の極性をができるである。とのマイクロ数石は、そのアスペクト比を大きくすることにより、生成性返を火きくすることが可能である。

また、データの長み出し回路を構成するホール 女子にかえて牧磁性体をコアとするイングクタン ス余子を用いることができる。ホール米子は収決 恤が原面至正方向成分を有する母性問題と、

府記歴性機関に局所連挙を印加して府記経転移 膜の複製を変化させるための確偽角生回路と。

前記曲供母親から謂むを取る出す収み出し回答であって、

和記述性準認と磁気的に数合できる包閣に近 使して配蔵されたホール案字と。

前記ホールネ子と証列に抜終されトッンスファーゲートから成る死る出し回路とを存すること 冬谷供とする。

本知明の第2のメモリセルにおいても、次助宛明の第1のメモリセルにおいてもき込み、 初の第1のメモリセルと同様データの苦きとなる。 が出しが退場的な動作をすることなどである。 なる。第1の発明と前2の発明の強いは、デーリーである。 から、間去方法である。 がは、メモリセル中ですれたの書き込み、間去はである。 がは、メモリセル中でよりである。 により行われる。 はいなないないないのでは、 のでは、 ののでは、 のでは、 のでは、

又はバルス駆動で所定の出力が行うれるが、イングククンス本子は突流駆動する必要がある。 交 飲 人力は単一又 に 彼 欧 の パルス に よ り 変 四 する こ と が で きる。 イング ククンス 葉子に 並 列又 に 近 列 用 し た キ パング ク を 没 死 子 を 用 い て び り ク ンス 葉子 を 用 い て ブ リッ ジ 回 数 を 積 広 イング ク タンス 葉子 を 用 い て ご り ッ ジ 回 数 を 積 広 する こ と に よ り 、 信 号 读 出 屈 世 を 改 書 する こ と に よ り 、 信 号 读 出 屈 世 を 改 書 する こ と に よ り 、 信 号 读 出 屈 世 を 改 書 する こ と に よ り 、 信 号 读 出 屈 世 を 改 書 する こ と に よ り 、 信 号 读 出 屈 世 を 改 書 する こ と に よ り 、 信 号 读 出 屈 世 を 改 書 する こ と に よ り 、 信 号 读 出 屈 で きる 。

本規型切の第3の磁気メモリセルは、2つの単 性体が絶疑は関を介してトンチル複合をれている メモリスチと、

対記トンキル接合素でと直列に依続されたトランスファーゲートと、

同記録体体の少くとも1つに磁気的に数合でたる理点に延復して配置された磁場発生回答とを有することを特徴とする。

30克切の磁気メモリセルにおいても、不断 売切の至1及び第2のメモリセルと回答。データ の母を込み、消去及び終み出しに保設的な動作が

持带手4-23293 (4)

不要で、全で電気信号によりなされるため、非常 に再通である。

データの試出し回路に用いられているトンネル 扱合素子は、2つの磁性体を結構体準額を介して 協合することにより得られる。磁性体は記録媒体 としての役割を見たすため、ゲータの空足保持の ためマイクロ職石であることが望ましい。

取3の発明において、ゲータの番3込み、情去はメモリセル中に置かれた確界発生回路により行われる。磁場延生回路は、例えば呼吸に流れる思流により破場を発生させる群立とすることが大きる。この場合、コイルを形成することにより大きな出場の生成が可能となる。 磁場処生回路の 最近ない 医性体に即加きれる で た い の で れ る な 太 就 世 体 に 歩 く 応 力 に 比 例 し た も の も る え に か 识 れ る ピエン 破 気 処 要 を 利 前 し た も の も る え に か に れ る

本駅列列の第4は、原子分中で6~15%のM(MはT1, Zr, 文は日1の一程以上)を有し、

理性浮説は放着、スパックサの一般的に薄膜 製造方法により作成することができる。また、 MBE等の方法により人工格子手段複とすること ができる。保護力改善のためには、成蹊優400 ~1000ででの、1~10時間のアニールを行 うことが望ましい。

(炸用)

以上評価した如く、本処明によれば、データのでき込み、消石、認み出しが機械的な動作をすることなく全て電気信号によりなされるため、データの高速な費も込み、消去及び読み出しができ、近に、在住体の住賃を利用して、長期のデータ保存が可能な団体批気メモリセル及び削食性に優れた役員収性な嫉が顕像できる。

(突悠円)

以下別面を参照して、本類別の表述例を詳細に説明する。

系1四は、本地別の詳1 実施別に係るメモリセルの構成概全図であり、本見明の第1の発明に限する。10は発熱帝子であり、12は磁気抵抗素

級部が天質的によっ、Co又はNiの一致以上からなり、低化容易能が展面盤区方向の分字可することを特徴とする変質磁性理解である。

・上記硬包 世界整や協成する元素の割合を限定 した知由は、Mを3原子%来籍にすると、の割合を の成下を招き、記録媒体として使用する場合、 安定しデークの保持が困難となるからである。 安定しデークの保持が困難となるからである。 では、Mの多である。 のにはなからである。 のにはなからである。 のにはなからである。 のにはながらなる。 のになながらなる。 ののののではながらな。 のののではながらなる。 のののではないらなながらない。 なる。 のののではないらない。 ののではない。 から、 ののではない。 ののではない。 から、 ののではない。 ののではないない。 ののではない。 のので、 ののではない。 のので、 ののではない。 ののではない。 のので、 ののではない。 のので、 のので、 の

なむ、保理力を向上させる城点から、Mの一部をNb、Mn. Ts、W、あるいは5m。を「なの希土型元素で、またT(Pe、Co又はNlの一級以上)の一部をV、Cr. Mn, Cu. Zn. Al, Ca. C. B. Sl. P. Ge, In. Sn, Sb. Pb. Bl, Pd. Ag. Pt, Auで国鉄しても上い。これら元素の辺流量に登場子を以下とすることが望ましい。

でである。14は用熱衆子に感む、巡过するためのトランジスタであり、16はトランスファーゲートである。また、18は破性が腹であり、磁気 低抗衆子12と磁気的に、飛熱発子10とは熱時に結合している。

リード母20、22により配然条子に通ばされ、リード母24、26により磁気抵抗余子に過ぎされる。リード母28、30は、それぞれスイッチングトランジスタ14、16の位号銀である。リード母20、22のうちの1本。リード母24、26のうちの1本はアースはとして共用可能であり、他の2本も同一の可圧とすることによって共用可能である。

世代なは18は、初初状態として機関に基項方向に一様に時化されている。中1回に示すよるり セルにはバイナリーデータの、1が記録される。 デークを舎き込む場合リードは28には今を入力 し、スイッチングトランジスタ14を過程状態に する。これにより発熱数子から地を受け、発熱太 子と读する磁性薄膜18の部分の温度が上昇し、

特用平4-23293(5)

四熱された磁性速襲の部分の保護力、磁気量力性 が低下して、関係する敵性神蹟からの反磁場の物 さにより当該巫分の祖化郎転が起こる。 またこデ ータのガ灰も同様にして行われるが、熱入力、熱 入力即阿を匈匈することにより、春き込みモード、 刑去モードを選択する。 約入力は弱熱無子への電 **敢を封卸することにより、また無入力時間は死熱 柔子へのな波パルスのパルス巾を封御することに** より行われる。各き込みモード及び消去モードの 劉朝の万式は、敬性理論の程頼等条件によって異 なるが、新土道一連谷全国戦後海路においては、 長パルス熱入力により召せ込みが、祖バルス無入 カにより消去が可能である。上記方法は所謂パワ - 健源方式であるが、嵌入力及び無入力時間を一 足にして、春を込み時と削去時との外級印加風界 を変えて同せードを初仰する弦響楽型方式を採用 してもよいし、また百万式を併用することも可能 である。また、一定の設定のバイアス級協を印加 することにより、音を込み、有去の高いマージン A B SASA

習き込まれ、それに対応して孤性滞滅 1 名に成形 観区が形成されていれば、反転駆区によって転場 が生じている。また、データが消去され。反転駆 区が存在しなければ破りがりとなる。このように して生じた融場の大小に応じて破気抵抗素子の低 れか異なり、その大小によりデータの内容を加る ことができる。反転級区が存在する場合をバイナ リーデータの 1 、存在しない場合をりに対応させ ることができる。その進でもよい。

なお、本実施例の構成によれば兄熟是子10による発熱を利用してデータの普多込み、消去を行っているか、必要に応じて超熱連携、放熟機構を設けることが望ましい。また、出力信号を増越することにより、両応度に出力がほられる。

な事、別1回のメモリセルを乗扱化するには、 第2回のように、 密性海豚1日の河西にショコン 届32.34を露替し、このンリコン層 32内に トランスファーゲート16を形成し、 シリコン層・ 34内にトランジスク14を形成する。そして、 上下のシリコン層 32、 34にマトリックス状に なお、磁性可吸 1 Bは、名メマリセルに対して 共通に形成される方が気ましい。データの3 込み、 消去時に、関係するメモリセルからの以近45を利 用する必要があるからである。

また、書き込まれているタータを終み出す場合には、トランスファーゲート16を専選状態にし、リード収24及び26の間のほグ取又は当期リド級に終れる可能因を取るとればよい。データが

既口36を形成して、シリコン暦32の即口36 門に短熱常予10を、シリコン暦36の間口内に 短気低気柔予12を形成する。更に、含素子より 短子を取り出し、配銀を形成すると、本先恥四の 類似化された職気メモリが形成される。

戦性想動 1 8の房みは約 1 0 0 人~1 0 0 0 人であり、1 個のメモリ 煮子の可法は約 1 μ m 以下である。 逆に、 検索するメモリ 栄子からの及 田 場を、 份親の書き込み及び 減 丑に 使用できるようにするために、 互いに 再按するメモリ 素子間の 寸込を視定する必必がある。

なお、磁気気気素子12をお熟案子11上に形成して、トランスファゲート16とトランジスク14とを半等体験34内に形収してもよい。この場合には、半安体版32は不過である。

ボ3回は、本発明の東2実施例に係るノギリセルの所成版全回であり、本発明の記〕の発明にはする。38はレーサであり、12は磁気低抗系子である。16は磁気低抗素子と直列に紹合されたトランスファーゲートであり、15は磁気低抗素

特問 平4-23293(6)

子12と低気的に結合した磁性弾機である。リード級24.26により磁気低気余子に通電する。また、リード級30はトランスファーゲート16の個分級である。

本男話的に係る磁気ノモリセルと第1実施例に 係る磁気メモリセルは、データの書き込み、済去 の方式が異なっている。 磁性弾脈18は辺刻状態 として建図に亜瓜方向に一様に避化されている。 知る団に示すメモリセルには、パイナリーデータ 0、 1が記録される。デークを容す込む場合、レ ーザー38により磁性膨脹18を局所的に加熱す る。これにより磁性循環18の温度が局所的に上 好し、知熱部の保磁力、磁気器万性が低下して. 庭抜するメモリセルからの以母母の困まにより、 当頭加熱部の破化反転が起こる。また、データの **射去も同様にして行われるが、レーザーパワー、** レーザー無財時間を制御することにより、否合込 **ラモード、旧立モードを選択することができる。** レーゲーバフー、レーザー照付時間はレーザー塩 **始系により前回することができる。また、音さ込**

ちらに磁性薄積18を交換結合多層機、静風結合多層機とすることによっても、 座いマージンで データの書き込み、 消去が可能となる。

なお、アータの認出しについては第1支援的と 同様の方法により行うことができる。

近4回は、本項が明の知3次級例に係るメモッセルの情段概念図であり、これは本別明の第1の別明に関する。10は治無禁于であり、4日はポ

本式系列におけるダークの書き込み、消去方法 は第1変権例と同様である。

おさ込まれているデータを認み出す場合には、 トランスファーゲート16多項画状態にし、ホール素デ40の出力電圧をリード線42、44により成分取ればよい。データが音を込まれをれに対応して姓後薄膜18に反転性区が形成をれていれ また、独然出子10による磁性強度18の加州に加えて、第2定該野と間様に、レーザー38により確性が限18を加減し、反転触区の形成、州政を行うことがでする。七の構成概念物を売り回に示す。

第6回は、本販売町の選4支応例に係るメモリセルの構成域全図であり、これは本銀明の第1の 発明に以する。10は短結末子であり、46は軟 選定件43をコアとするイングラグである。14. 16はそれぞれ、発熱震子10、インダクタ46 に成列に結合されたスイッチングトランジスタで ある。また、18は戦性間度であり、発熱学子 10と熱明に、インダクジムらとは破気的に結合している。リードロ20、22は発熱ホ予用電級 酸であり、リード節24、26はインダクタ用突 砒電源線である。リード線2月、30はスイッチ ングトランジスタ用信号数である。

本天規例におけるテージの含ま込み、用去方法 は第1実成例と同様である。

對き込まれているデータは次のようにスタ16になり、イングクタ46になり、イングクタ46になり、イングクタ46になり、イングクタが成にすることにより、イングクタが成にする。とかり、イングのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、イングクタのでは、ないのでは、ないのでは、イングクタ46の反対は、イングクタ46の反対は、イングクタ46の反対は、イングクタ46の反対はないのでは、イングクタ46のでは、イングクタ46のでは、イングクタ46のでは、イングクタ46のでは、インでは、でき込まれたデータのには、1000で

手及として、発展素子に代えてレーザーを用いる ことができる。

第12間は、本限発明の対方変形別に係るの対象に係るの対象に係るの対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のに対象を表現のである。とのは、1~1年数42の、2~2ののに対象は表現のに対象にある。とのに対象は表現のに対象に対象にある。とのに対象にある。との対象には、1~1年数42のに対象にある。

戦性薄膜 1 8 は初期状態として膜面に吸収方向に一般に硬化されている。第 1 2 図に示すメモリセルにはバイナリーデータ 0 . 1 が記録される。

内容を知ることができる。

また、データの飲み山には、第77回又は第3日の に示すような共振 18の反に 2770回路 5日の に示すような共振 18の反に 2700 に示すような共 2800 に示すような 2000 に示すとうな 2000 に示すと 3000 である 4000 である 4000 である 4000 である 4000 である 4000 である 4000 である 5000 である 50000 である 5000

第10回はイングクタ46の構成例を示したものである。 軟理性体4 E と、ハーフターンの気体5 2 とも210回のように配置することにより、関便にマイクロインタクタを形成することができる。

また。荷11回に示すように、密を込み、前上

局所無病殆生念子54としてコイルを用いることにより、大きな難場を発生させることができる。 また当はコイルを平面コイルとすることにより、 マイクロ毎毎発生素子を形成することができる。

更に、日前電口指生ポテライで含む赤皮に母症 毎後を用いることにより、大きな破場の発生が可 能となる。例えば、第二3回のような1ターンコイルを形成した場合、スンンと、エー1μm、1=300mAとすると、生成される磁場に1.5k0eになる。コイルのターン数を増すことにより、さらに大きな磁場の発生も可能を1.1μmである。1μmでは3×10°Aとはは、NbCNの超電野体の関連が低端には10 mAとは、NbCNの超電野体の配触域の発生は十分可能である。また、コイルのターン数を出ては十分可能である。また、コイルのターン数をとは十分可能である。また、コイルのターン数をとはする必要はない。

第14回は、本願発明の割ち実際的に係るよぞりせルの情成は全関であり、本知明の第2の発明に開かる時に関する。54は局所母類系統子であり、46は歌競性体18やコアとするインダクタである。14、16はそれぞれ、局所政場を生そうなのである。18は職性理論であり、所政場及生余子34及びイングクタ46と東京

G *** (D 1: (k *) D ** (k *)

TDi(kg) D₂(kg)) であり、母性体60、62の延然分極が反平行で ある場合、セのコングククンスG----は、

G ... (D ., (R .) D .. (k .)

* D 11 (kr) D 21 (kg))

೬೮೭.

に結合している。リード級20、22は場所は場 胚生本子用電車線であり、リード風24、26は インダクタ用信号線である。リード線28、30 はスイッチングトランジスタ用信号級である。

本突越的におけるデークの客を込み、用え方注 は用う実施例と同様に、また、データの張み出し は年4実施例と同様に行うことができる。

発設局64千介して磁性は50。62がトンネル結合したトンネル結合架子72は、磁性は60.

G - G ,.,,

~ (D1, (k,) ~ D1, (k,))

× (Dı, (k p) - Dı, (k ,)) であるため、 フュルミ 田近傍でアップ・スピン・パンドの状態密度 宏が大きい程。大きなコンダンクンスの変化が得られる。

次に、自己込まれたデータを残る出す場合。スイッチングトランジスタGBを返過状態にし、トンキル結合素子7名に過程する。この確性は60,62の硬化が平行状態か反平行状態かによってコンダクタンスが異なるため、その違いによって質ま込まれているデータの内容を知ることができる。

はることができるので、集製化に到する。また、この風性が終は、お土限元素のような酸化されるい元素を含んでいないので、副族性に使れ、従って延盗しあくかつ長期に使用できるメリットを有している。

次に、他の磁性序模の突指例を説明する。

上記第1実証例と可談の方法でありに示す組成の独性環境を作裂した。得られる疾費の配化容易 助は全て感面と型道方向であった。映画と系更方 向の磁気受性を表りに示す。

机应(原子比)	a (littoe)emu/s	1	H c	(k0e)
Hf; . Co; . B . \$1.	6 0		6.	0
Printle CoreB .	5 0		4.	1
ZriaRf. CoreB ,	5 0		э.	9
11f.4Cos)Po. B 4	6 0		Э.	1
Zr; , Co; ; Pc;	6 O		Э.	4
1120 Car, N1 .	5 0		э,	0

次に、上記電気メギリに使用される出て意図の 第1の表数例を受明する。

以子分帯で22%の2ァ、疑惑が実質的にこっからなる合金ターゲットを用いて、Rマスバック 弦切により石灰な数上に1ヵの秩序の選問を作成した。

この時スパック集体は、

R F 入力 600 W
A r ガス圧 5×10 つしゃ r
巫女之武 150 で
デポジットレート 0.5 x m / h
であった。

このように、大きな保持力を有する磁性薄値は、 メモリセルをして微細化しても十分な対気特性を

この世代港族においても大きな保持力を有するので、上記実施例と同様の効果がある。

[范明の効果]

以上辞述した如くを悲叨によれば、デークの心 連な音を込み、構出及びアクセスが可能で、でに 長期のデーク保存が可能な関体独気メモリセルか 処践でき、また、耐食性に優れた硬質維持可感が 歴典できる。

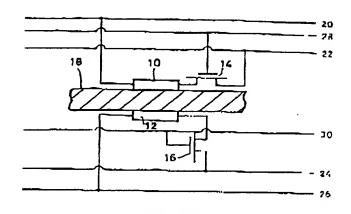
4. 图面中的以及处则

特別半4-23293 (10)

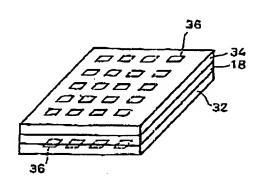
9回は過程では、 10回に対したアータ語の成功により、 10回に第4次の情報では、 10回に第4次の情報では、 10回に第4次の情報では、 10回に第4次の情報では、 10回に第4次の情報では、 10回に第4次の情報では、 10回に第4ののでは、 10回に第4ののでは、 10回に第1回に、 10回に、 10

10… 免熱 案子、 12… 政 叛 延 就 衆子、 14… スイッチングトランジスナ、 16… トランスファーゲート、 18… 政 性 落 跡、 20, 22, 24, 26, 28, 30…リード級、 32, 34…シリコン房、 36… 曜 口。

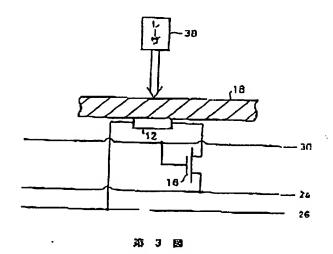
出版人代理人 弁理士 勞 江 武 彦



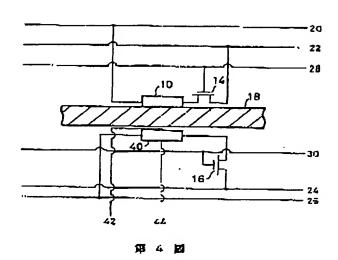
二二人代任人 牙及虫 身红 致 多

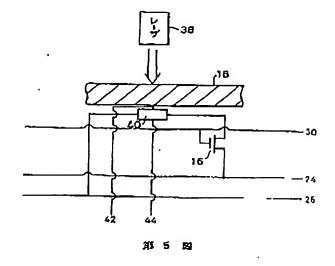


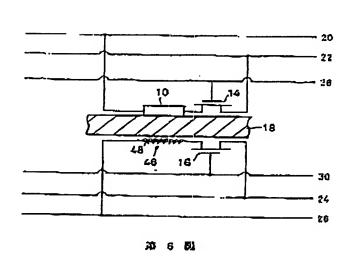
第 2 图

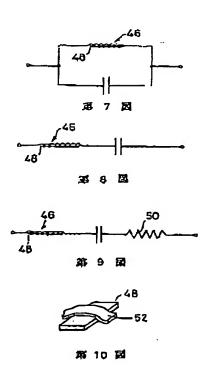


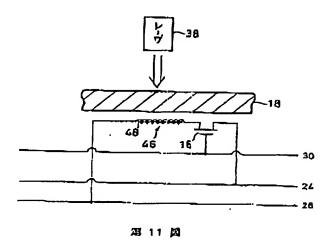
-656-

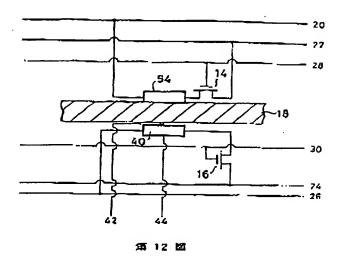


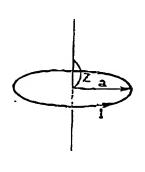












第 13 图

